PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 02304973 A

(43) Date of publication of application: 18.12.90

(51) Int. CI

H01L 27/146 H04N 5/335

(21) Application number: 01124323

(22) Date of filing: 19.05.89

(71) Applicant:

HITACHI LTD

(72) Inventor:

AKIMOTO HAJIME OZAKI TOSHIBUMI TOKUMASU KAZUYA

(54) SOLID IMAGE-PICKUP DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To eliminate after image and prevent image from being deteriorated by sweeping away signal charge which is input to a gate when resetting the gate completely, achieving a structure for making the gate to be in complete depletion structure, and by providing a part where potential is low for signal charge at one part of the link-shaped gate of a transistor amplifier only at one location.

CONSTITUTION: Signal charge which is input to a gate when resetting the gate of a transistor amplifier is completely swept away and the gate is formed into a complete depletion structure, thus preventing residual image. A part where potential is low for signal charge is previously provided at one part of the ring-shaped gate of the transistor amplifier only at one part. Also, a part where potential is low for channel charge is provided

previously only at one part of a channel below the ring-shaped gate of the transistor amplifier, thus obtaining a solid image-pickup device with no afterimage or no deterioration of picture quality due to loss of sensitivity even under low illumination conditions.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-304973

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

③公開 平成2年(1990)12月18日

H 01 L 27/146 H 04 N 5/335

Ε

8838-5C

377-5F H 01 L 27/14

Α

審査請求 未請求 請求項の数 10 (全8頁)

(4)発明の名称 固体撮像装置

@特 願 平1-124323

@出 願 平1(1989)5月19日

⑫発 明 者 秋 元 肇 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所内

⑫発 明 者 尾 崎 俊 文 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所内

@発 明 者 徳 升 ・ 中 也 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

個代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

明 細 書

- 1.発明の名称 固体摄像装置
- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 半導体基板上にマトリクス状に配置された複 数の光電変換素子、及び該光電変換素子に蓄積 された光信号電荷をリング状のゲートに入力す ることにより、リング状のゲートの中央に位置 する電極から、各画素の出力電流もしくは出力 電圧を取り出すためのトランジスタアンプを各 該光電変換素子毎に有し、さらに上記ゲートの リセット手段と、上記出力電流もしくは出力電 圧を映像信号として取り出すための手段とを健 える固体扱像装置において、上記ゲートのリセ ット時に、ゲートに入力されていた信号電荷を 完全に掃き出し、ゲートを完全に空乏化させる 構造を有し、さらに該トランジスタアンプのリ ング状のゲートの一部に、信号電荷に対してポ テンシャルの低い部分を一ヶ所だけ設けてある。 ことを特徴とする固体摄像装置。
- 2.特許請求の範囲第1項において、該ゲートは 不純物拡散層であり、上記した信号電荷に対し てポテンシャルの低い部分は、より濃度の高い 不純物の拡散によって形成されていることを特 做とする固体撮像装置。
- 3. 特許請求の範囲第2項において、該トランジスタアンプがMOSトランジスタであり、該ゲートとしてバックゲートを用いることを特徴とする固体撮像装置。
- 4. 特許請求の範囲第1項において、該ゲートは制御MOSゲートによって制御されるチャネルであり、上記した信号電荷に対してポテンシャルの低い部分は、該制御MOSゲートの酸化膜厚を薄くすることによって形成されていることを特徴とする固体撮像装置。
- 5. 特許請求の範囲第1項において、映像信号が 飽和レベルに達した際にも、信号電荷が上記の 信号電荷に対してポテンシャルの低い部分から あふれないことを特徴とする固体扱像装置。
- 6. 半導体基板上にマトリクス状に配置された複

数さるす電談リ圧えっ完裕ンネケスののれこる正光セをるト全造がト中しア記くがカンと電を置ったとしてによががかかり換手にあから出来の有記取お入一窓のがたと電を電ったとしのがたとでありら出来の有記取お入一窓のから出来の有記取お入一窓のがたと電を電ったとしのがた空を一低を大き、カ出てさをラヤンとではプー出との電さず、分体をであるの電信をあり、からのではないによりにはプー出との電さず、分体をはないによりにはできるととなった。ことをはないにはできるのではないによりにはできるというととなった。

7.特許請求の範囲第6項において、該チャネルは不純物拡散層であり、上記したチャネル電荷に対してポテンシャルの低い部分は、より設度の高い不純物の拡散によって形成されているこ

ング状のゲートの一部に、信号電荷に対してポテンシャルの低い部分と、該トランジスタアンプのリング状のゲートの下のチャネルの一部に、チャネルの低い対してポテンシャルの低いゲートの一部分が、上記のチャネル電荷に対してポテンシャルの低い部分を電位的に制御する報査をとることを特徴とする固体撮像装置。

 とを特徴とする固体撮像装置。

- 8. 特許請求の範囲第6項において、該チャネルは制御MOSゲートによって制御され、上記したチャネル電荷に対してポテンシャルの低い部分は、該制御MOSゲートの酸化膜厚を薄くすることによって形成されていることを特徴とする固体撮像装置。

全に空乏化させる 保造を有し、さらに上記のゲートは、光電変換素子の内部で信号電荷に対するポテンシャルが最も低い部分であることを特徴とする 固体 撮像 装置。

3.発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、特に低照度時においても高感度を有する固体撮偽装置に関する。

[従来の技術]

以下、従来の技術について第7図及び第8図を 用いて説明する。

第8図は従来例による固体撮像装置の回路図である。受光面上にはMOSトランジスタよりなる画素 7 がマトリクス状に配置されており、そのゲート1 に乗直信号線 2 に接続している。さらよのは垂直信号線 2 は、水平シフトレジスタ1 1 に、水平信号線 9 及び出力端 1 0 につながって、乗直シフトレジスタ1 2 および水平シフ

トレジスタ11によって一つの画素 7 が選択されると、選択された画素 7 のソースと出力端 1 0 とが電気的に接続され、画素 7 の出力電流を出力端 1 0 に取り出すことができる。

上記の画素 7 の断面構造を示したのが第 7 図である。画素 7 は選択ゲートより成るリング状のゲート1 , 垂直信号線 2 に接続されたソース 3 、各画素の分離を兼ねるドレイン 4 で構成される M O S トランジスタであり、これらの構造は基板 6 上に設けられたウエル 5 の中に形成されている。なおこのウエル 5 は、ソース 3 、ドレイン 4 の間を流れる出力電流のチャネルおよびホトダイオード5を形成する。100は絶験物である。

一様にすることは不可能である。これは例えばウ エルの不純物濃度を、ばらつきを抑えて完全に一 様には作れないからである。従って実際にリセッ ト時に信号電荷を完全に掃り出したとすると、暗 い被写体を映した際の信号電荷はリング状のゲー トのポテンシャルの低い部分だけに溜ってしまう。 ところが信号電荷にとってポテンシャルの低い部 分は、出力電流を形成するチャネルからみればポ テンシャルが高いことになり、出力電流を形成す るチャネルは、リング状のゲートの内で、信号電 荷のない部分に生じる。この場合、出力電流を形 成するチャネルを信号電荷の量によって制御する ことはできない。すなわち、このような固体撮像 装置は、暗い被写体に対して感度が無くなってし まう。さらに、このポテンシャルの低い部分の大 きさや深さ等は画素毎にばらつくため、暗い被写 体に対する画素間の信号感度の差異に起因する固 定パタン雑音を生じてしまう。

本発明の目的は、残像がなく、上記の問題点をも解決した札体撮像装置を提供することにある。

下のウエル 5 内に、さらにソース 3 、ドレイン 4 の間を流れる電子のチャネルが生じ、出力電流を形成する。この出力電流のチャネルは、正孔のチャネルの信号電荷の量によって信号電荷の量を検知することができる。なお各画素 7 の信号電荷のリセットは、ゲート 1 に正の電圧を印加することにより、正孔のチャネルから信号電荷を掃き出すことにより行われる。

なお、この種の装置に関連する文献として、例 えば「アイ・イー・イー・イー, アイ・イー・ディー・エム 1986年, 第353~356頁(I EEE, IEDM86 p.p.353~356)」 が挙げられる。

[発明が解決しようとする課題]

リセット時に信号電荷の掃き出し残りがあると、 出力画像中に残像を生じる。従ってリセット時に は信号電荷を完全に掃き出すことが望ましい。と ころがリング状のゲートを有する構造において、 信号電荷の蓄積チャネルのポテンシャルを完全に

〔課題を解決するための手段〕

本発明は、上記の問題を解決するために、半導 体基板上にマトリクス状に配置された複数のホト ダイオード、及び該ホトダイオードに蓄積された 光信号電荷をリング状のゲートに入力することに より、リング状のゲートの中央に位置する電極か ら、各画素の出力電流もしくは出力電圧を取り出 すためのトランジスタアンプを各該ホトダイオー ド毎に有し、さらに上記ゲートのリセット手段と、 上記出力電流もしくは出力電圧を映像信号として 取り出すための手段とを備える固体撮像装置にお いて、上記ゲートのリセット時に、ゲートに入力 されていた信号電荷を完全に掃り出し、ゲートを 完全に空乏化させる構造をとり、さらに該トラン ジスタアンプのリング状のゲートの一部に、信号 電荷に対してポテンシャルの低い部分を一ヶ所だ け設け、さらに該トランジスタアンプのリング状 のゲートの下にチャネルの一部に、チャネル電荷 に対してポテンシャルの低い部分を一ヶ所だけ設 け、上記の信号電荷に対してポテンシャルの低い

ゲートの一部分が、上記のチャネル電荷に対して ポテンシャルの低いチャネルの一部分を制御する 構造をとるようにしたものである。

(作用)

さらに信号電荷に対してポテンシャルの低いゲートの一部分が、チャネル電荷に対してポテンシャルの低いチャネルの一部分を制御する構造をとることにより、信号電荷の量が少ない場合でも、

ここで、垂直シフトレジスト12によって一つの画素17が選択されると、選択された画素17のソースと蓄積容量22と電気的に接続され、画素17の出力電圧を蓄積容量22に取り出すことができる。さらに読みだしスイッチ21を切った後、水平シフトレジスタ11によって順次蓄積容量22を選択することにより、蓄積容量22に蓄えられていた出力電荷を出力端10に取り出すことができる。

第6図の画素17の断面構造を示したのが第1図である。第1図の構造は、リング状のゲート1下の一部分に、特に厚さの薄い絶縁物101を有していること、及び薄い絶縁物101の下に、ウェル5よりも漁度の高い不純物拡散層13を設けてあることの他は、第7図を用いて説明した従来例と同様である。

画素17に入射した信号光は、ホトダイオード 5内で信号電荷(正孔)を生じ、この信号電荷は ゲート1の下に正孔のチャネルとして蓄えられる。 ゲート1には、信号電荷蓄積時に負の電圧がかか 信号電荷は出力電流を形成するチャネルを制御することができる。すなわち、このような固体撮像 装置は、暗い被写体に対しても感度が無くなることはない。

〔実施例〕

実施例1.

以下、本発明の一実施例を第1図および第6図により説明する。

第6図は本発明による一実施例の回路図である。 受光面上にはMOSトランジスタよりなる画画が 17がマトリクス状に配置されており、そのがゲートは垂直シフトレジスタ12より延びた週れいる。 た1に、ソースは垂直信号線2に接続して20によって制御される読みだしスイッチ21、及び水平シフトレジスタ11によって制御される水平と11によって制御される水平のでは、水平信号線9及だしスイッチ8を介して、水平信号線9及だしスイッチ8を介して、水平信号線9及だしスイッチ8を介して、水平信号線9及だしスイッチ10につながっている。さらに読みだしスイッチ21と水平週択スイッチ8の間には、蓄積容量22が設けられている。

っているからである。ここで、もしも入射光量が 少なく、従って信号電荷が少ないときには、ゲート1の負の電圧によって最もポテンシャルが低く なっている薄い絶縁物101の下に信号電荷は集

の電圧を印加することにより、正孔のチャネルから信号電荷を完全に掃き出すことにより行なわれる。

本実施例において、 薄い絶縁物101と濃度の 高い不純物拡散層13の両者を設けたことにより、 暗い被写体に対しても感度が無くなることを防止 したが、これらの一方だけを設けても、 ポテンシャルの低い部分の大きさや深さ等の 画素間 の信号 の度の差異に起因する固定パタン维音を抑圧する ことができる。

実施例2.

以下、本発明の他の実施例を第2図により説明する。本実施例による固体撮像装置の回路図は、第6図を用いて既に説明した実施例と同様なので省略する。第2図は本実施例の画素の断面構造図である。

第2回の構造は、ウエル5の代りにホトダイオード暦15を設けてあることと薄い絶縁物101 の下に、ホトダイオード暦15よりも濃度の高い

受けることができ、出力電流の大きさによって倡 号電荷の量を検知することができる。

なお各画素の信号電荷のリセットは、ゲート1により大きい正の電圧を印加することにより、ホトダイオード15から信号電荷を完全に掃き出すことにより行なわれる。

実施例3.

以下、本発明の他の実施例を第3図により説明する。本実施例による固体撮像装置の回路図は、

不純物拡散層14を設けてあることの他は、第1 図を用いて説明した実施例と同様である。

ここで、濃度の高い不純物拡散層14は、薄い 絶縁物101の下に設けてあるため、もしも入射 光量が少なく、従って信号電荷が少ないときにも、 出力電流のチャネルは、不純物拡散層14の信号 電荷の量によってバックゲート効果による変調を

第6回を用いて既に説明した実施例と同様なので 省略する。第3回は本実施例の画素の断面構造図 である。第3回の構造は、濃度の高い不純物拡散 層14がなく、ホトダイオード16がゲート1の 横に大きく延び、薄い絶縁物101がホトダイオ ード16のほぼ中央に位置していることの他は、 第2回を用いて説明した実施例と同様である。

特開年2-304973(6)

本実施例においては、薄い絶縁物101とホト ダイオード16の中央部の位置を合わせたことに より、暗い被写体に対しても感度が無くなること を防止したが、薄い絶縁物101のない場合でも、 ポテンシャルの低い部分の大きさや深さ等の画素 毎の信号感度の差異に起因する固定パタン雑音を 抑圧することができる。また信号電荷のリセット

画素が選択されると、リング状のゲート1に正の 電圧がかかり、ゲート1の下にソース3、ドレイ ン4の間を流れる電子のチャネルが生じ、出力電 流を形成する。ここでこの出力電流のチャネルは、 電子にとって最もポテンシャルが低くなっている チャネル不純物拡散層23の上に生じる。ここで このチャネル船純物拡散層23は、澱度の高い不 純物拡散層14の上に設けてあるため、もしも入 射光量が少なく、従って信号電荷が少ないときに も、出力電流のチャネルは、不純物拡散層14の 信号電荷の量によってバックゲート効果による変 調を受けることができ、出力電流の大きさによっ て信号電荷の量を検知することができる。なお各 画素の信号電荷のリセットは、ゲート1により大 きい正の電圧を印加することにより、ホトダイオ ード15から信号電荷を完全に掃き出すことによ り行なわれる。本実施例においては、チャネル不 純物拡散層23と緑度の高い不純物拡散層14の 両者を設けたことにより、暗い被写体に対しても 感度が無くなることを防止したが、これらの一方

は、ゲート1により大きい正の電圧を印加することにより行なったが、リセット専用のMOSスイッチを設ける等の方法で行なってもよい。

実施例4.

以下、本発明の他の実施例を第4図により説明する。本実施例による固体 敬敬 装置の回路図は、第6回を用いて既に説明した実施例と同様なので省略する。第4回は本実施例の画素の断面構造図である。

画素に入射した信号光は、ホトダイオード15 内で信号電荷(正孔)を生じ、この信号電荷はホトダイオード15内に蓄えられる。ここでで、も入射光量が少なく、従って信号電荷が少ないときには、ホトダイオード15内で最もポテンシャルが低くなっている譲度の高い不純物拡散層14の中に信号電荷は集まる。信号読みだし時にこの

だけを設けても、ポテンシャルの低い部分の大きさや深さ等の画素毎のばらつきをなくし、暗い弦写体に対する画素間の信号感度の差異に起因する固定パタン雑音を抑圧することができる。また信号電荷のリセットは、ゲート1により大きい正の電圧を印加することにより行なったが、リセット専のMOSスイッチを設ける等の方法で行なってもよい。

実施例5.

以下、本発明の他の実施例を第5図により説明する。本実施例による固体撮像装置の回路図は、第6図を用いて既に説明した実施例と同様なので省略する。第5図は本実施例の画素の断面構造図である。

第5回の検査は、ホトダイオード15に代えてリング状のホトダイオード25を用いたこと、チャネル不純物拡散層23をやめ、ウエル24検造を用いて、さらにウエル24よりも漁度の高い不純物拡散層14の下に設けてあることの他は、第4回を用いて説

明した実施例と同様である。

画素に入射した信号光は、ホトダイオード25 内で信号電荷(正孔)を生じ、この信号電荷はホ トダイオード25内に蓄えられる。ここで、もし も入射光量が少なく、従って信号電荷が少ないと きには、信号電荷はホトダイオード25内で最も ポテンシャルが低くなっている濃度の高い不越物 拡散層14の中に集まる。信号読みだし時にこの 画素が選択されると、リング状のゲート1に正の 電圧がかかり、ゲート25の下のウエル24内に ソース3、ドレイン4の間を流れる電子のチャネ ルが生じ、出力電流を形成する。この出力電流の チャネルは、電子にとって最もポテンシャルが低 くなっている不純物拡散層26内に生じる。この 不純物拡散層26は、濃度の高い不純物拡散層 14の下に設けてあるため、もしも入射光量が少 なく、従って信号電荷が少ないときにも、出力電 流のチャネルは、不純物拡散層14の信号電荷の 量によって J F E T による変調を受けることがで き、出力電流の大きさによって信号電荷の量を検

ても、電圧の正負、及び電子と正孔が入れ替わる だけであり、本発明が適用できることは言うまで もない。

なお上記の第1,2,4,5の実施例においては、出力信号飽和時における信号電荷の分布をも、本発明で設けた、信号電荷に対してポテンシャルの低い部分の中だけに限定することも可能である。このとき、信号電荷につく容量値は信号電荷量に依存しなくなるため、固体ង像装置の出力信号の、入射光に対する非線形性を抑圧することが可能になる。

〔発明の効果〕

本発明によれば、残像がなく、さらに低照度下においても感度の消失による画質の劣化のない固体 最像装置を提供することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図から第5図は本発明による実施例の画素 部の断面構造図、第6図は本発明による一実施例 の回路図、第7図は従来例の画素部の断面構造図、 第8図は従来例の回路図である。 知することができる。なお各画素の信号電荷のリセットは、ゲート1により大きい正の電圧を印加することにより、ホトダイオード25から信号電荷を完全に据き出すことにより行なわれる。

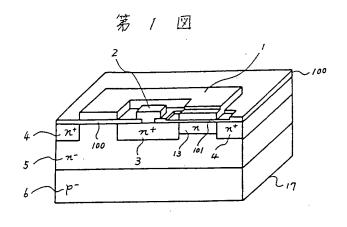
以上の5つの実施例において、その回路図は第6図を用いて説明した実施例と同様としたが、第8図を用いて説明した従来例を同様としても、本発明の適用は明らかに可能である。また、これらの実施例について、半導体のp型とn型に逆にし

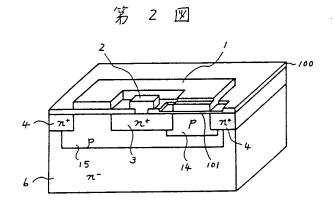
符号の説明

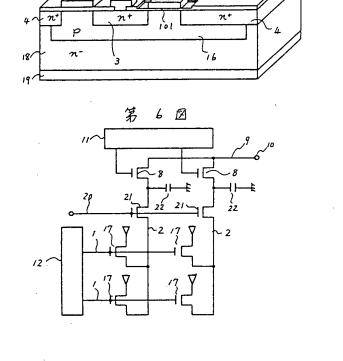
1 ……選択ゲート、3 ……ソース、4 ……ドレイン、5 ……ウエル、1 3 ……漁度の高い不純物拡散層、1 5 ……ホトダイオード層、1 6 ……ホトダイオード層、2 3 ……チャネル不純物拡散層、2 4 ……ウエル、2 5 ……ホトダイオード、2 6 ……漁度の高い不純物拡散層、1 0 0 ……絶縁物、1 0 1 …… 薄い絶縁物。

代理人 弁理士 小川勝









箬

3 B

